



POLITÉCNICA

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



CURSO ACADÉMICO 2020-2021

POSIBILIDAD

- **DE DOBLE DIPLOMA EN UNIVERSITY OF ARIZONA (MUIA)**
- **DE DOBLE DIPLOMA EN ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY- CHICAGO (MUIA)**
- **DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO en ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTREAL (Canadá)**

Requisitos Estados Unidos:

- Tener muy buen expediente académico.
- Tener superado primero de MUIA en el momento de incorporación en destino.
- Tener diploma acreditativo de suficiencia en inglés.
- Cumplir los requisitos de admisión del centro de destino.
- El alumno debe abonar la matrícula en ETSIAE y abonar las tasas/matrícula que indique el centro de destino.

Links:

<https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=783>

Requisitos Canadá:

- Tener muy buen expediente académico.
- Tener superados primer y segundo curso de GIA.
- Tener diploma acreditativo de suficiencia en francés.
- La selección final será realizada por el Rectorado de UPM de entre los candidatos propuestos por casa Escuela.

Los interesados deben solicitarlo antes **del 21 de enero de 2020**